

ICP-OES \ ICP-MS İÇİN AKILLI BENCH



EN Sınıflandırma: CGS , CGF

EN 438-4

Kalınlık: 0,80 mm – 22 mm

Ürün Detayları: HYDRA LAB BENCH

Bench Özellikleri;

- 1 adet mdf orta konsol yer almaktadır.
- Konsol içinde 3 çekmece bulunmaktadır. Çekmecelerde cihaza ait malzemeler saklanmaktadır.
- Çekmeceler ve Klavye sisteminde teleskopik ray sistemi kullanılmaktadır.
- Yan bench kanadı cihazın oto örnekleyici için tasarlanmıştır.
- 1 adet özel 28" kadar destekleyen ithal monitor taşıyıcı kolu
- 1 adet sürgülü bilgisayar klavye rafı bulunmaktadır.
- Sol alt boş alan bilgisayar kasası için, diğer boş alan cihaza ait rotary pompa için tasarlanmıştır.
- Konsolun arka tarafına cihazın atık kabı için PP malzemeden taşmalara karşı dizayn edilmiş kap.
- 400 Kg. ağırlığı çok rahat taşıyabilecek yapıda kilitli teker sistemine sahiptir.
- Cihaza servis verildiğinde kolaylıkla hareket ettirilebilir.
- Laboratuvarınız için şık ve kullanışlı dizayna sahiptir.

Üst Tabla kısmı, G-Lab® malzemesi ileri teknoloji kullanılarak üretilen özel yüzeyi sayesinde kimyasallara karşı ekstra dayanıklılık gösteren tezgah panelinden üretilmiştir.

G-Lab® bir özelliği sayesinde temizlik malzemelerinden, kuvvetli organik solventlerden, asitlerden, bazlardan ve tuzlardan etkilenmez yüzeyi en agresif kimyasallara 24 saat direnç gösterecek şekilde üretilmiştir. Tüm bu özellikleri sayesinde bakımı ve temizliği kolaydır. Analitik kimya laboratuvarlarında, ICP-OES\ICP-MS sistemlerini kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

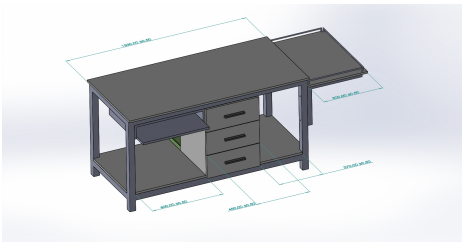
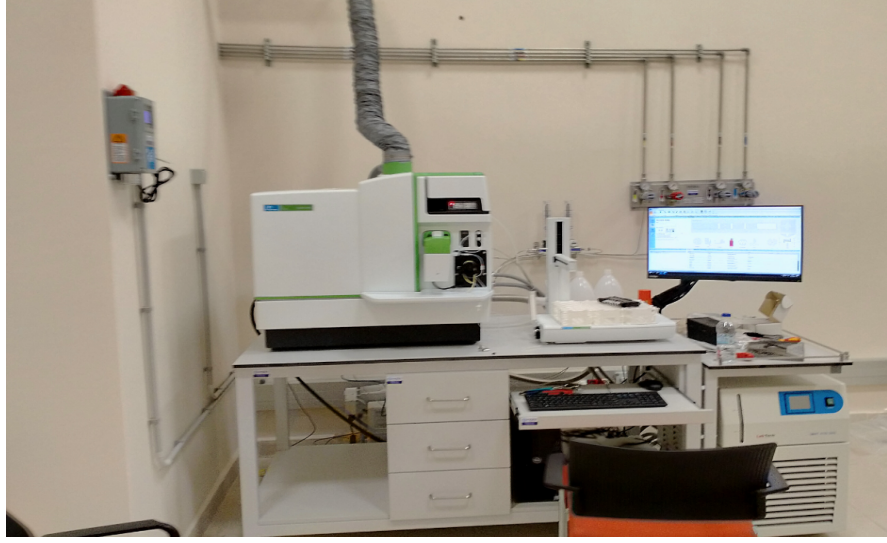
G-Lab®'in dirençli olduğu kimyasallar:

Aceton, Toluene, Dimethyl Sulphoxide, Tetrahydrofurane, Terpentine, Ethylalcohol, Amonyak, Kostik Soda, Potasyum Hidroksit %10'luk.

G-Lab® EN 438 göre lekelenme testinde değişiklik tespit edilmemiş kimyasallar: Etilen Glikol, Dikloro Metan, Hidrojen Peroksit, Sodyum Hidroksit, Etil Asetat, Trikloroetilen İyot, N Hekzan, Ksilen, Borik Asit, Kromik Asit, Metylene, Asetik Asit

Bakır sülfat %10, Eter %20, Amonyum Hidroksit %28,

Gümüş Nitrat %1, Sitrik Asit %30, Ferrik(III) Klorit %10, Sodyum Klorit %10, Sülfirik Asit %33, Nitrik Asit %30, Fosforik Asit %4, Hidroklorik Asit %37



Daha fazla bilgi için lütfen satış ekibimize ulaşın.

Adres: HYDRA Teknolojik Sistemler Ltd. Şti., Merkez Mahallesi, Firuze Sokak, DAP Yapı S Plaza No: 5 iç kapı No: 173 - (190) PK 34406
Kağıthane - İstanbul, Türkiye

Telefon: 0212 321 65 10 / **Fax:** 0212 321 65 11

www.hydratek.com.tr / info@hydratek.com.tr